بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب

مهران نوذری اسبمرز، ماندانا امیری*، ابوالفضل بضاعت پور، سیمین عرشی اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم، گروه شیمی

تاریخ دریافت: ۹۸/۱۰/۲۹ تاریخ تصحیح:۹۹/۰۱/۲۵ تاریخ پذیرش:۹۹/۰۱/۲۷

چکیدہ

در این تحقیق، یک روش لایه نشانی الکتروشیمیایی بسیار ساده، آسان و سریع برای ایجاد فیلم نازک هیدروکسید نیکل Ni(OH) نشان داده شده است. این لایه نازک نیکل هیدروکسید، قادر است به عنوان کاتالیزور واکنش الکترواکسایش آب مورد استفاده قرار گیرد. ولتامتری چرخهای و الکترولیز به روش کرونوآمپرومتری با فیلم Mi (OH) در محلول آبی (۱۰/۰ H) جریان کاتالیزوری خوبی را نشان میدهد. فیلم هیدروکسید نیکل با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS)، پراش پرتو X (XRD) و روش های ولتامتری مشخصه یابی شد. نتایج نشان داد که فیلم هیدروکسید نیکل یک کاتالیزور ناهمگن مناسب برای اکسایش آب است که در مدت زمان طولانی بدون از دستدادن بازده، عملکرد خوبی دارد. اثر پارامترهای مختلف الکتروسنتز هیدروکسید نیکل، مانند نوع نمک نیکل، الکترولیت پشتیبان، H و زمان لایه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید نیکل بر روی بازده اکسایش آب بررسی شد. این فیلم کاتالیزوری در الکترولیت پشتیبان بورات با جریان شروع به ترتیب در حدود ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمترمربع در ۱۰۰ H به ترتیب دارای اضافه پتانسیل ۶۰ میلی ولت و ۵۴۵ میلی ولت در حدود ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر الکترولیز طولانی مدت در پتانسیل ثابت ۱۱۱ ولت در مقابل الکترود کالومل اشباع (SCE) با چگالی جریان پایدار ۴/۵ میلی آمپر بر سانتیمتر ۱/۲ رولیز طولانی مدت در پتانسیل ثابت ۱۱۱ ولت در مقابل الکترود کالومل اشباع (SCE) با چگالی جریان پایدار ۴/۵ میلی آمپر بر سانتیمتر ۱/۲ رولیز طولانی مدت در پتانسیل ثابت ۱۱۰ ولت در مقابل الکترود کالومل اشباع (SCE) با چگالی جریان پایدار ۴/۵ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع برای

كلمات كليدى: الكترواكسايش آب، فيلم هيدروكسيد نيكل، توليد اكسيژن.

۱-مقدمه

توسعه سیستمهای انرژی پایدار و تمیز، که میتواند جایگزینی برای سوختهای فسیلی باشد، به یکی از مهمترین مسائل روی زمین تبدیل شده است. منابع متعددی از جمله انرژی بادی و خورشیدی وجود دارد که میتوانند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی محسوب شوند. با این حال، مشکل اصلی با ذخیره انرژی تولید شده توسط این منابع در مقیاس بزرگ همراه است [۱, ۲]. الکترولیز آب، یک روش امیدوارکننده به منظور ذخیره انرژی تجدیدپذیر است. اکسیژن و همچنین هیدروژن تولید شده از طریق اکسایش آب میتوانند در سلولهای سوخت برای تولید برق و آب ترکیب شوند و چرخه تبدیل انرژی را تکمیل کنند[۳]. شکافت آب حاوی دو نیم واکنش است: اکسایش آب به اکسیژن و کاهش آب به هیدروژن است که به وسیلهی واکنش اول که شامل انتقال چهار پروتون و چهار الکترون است، محدود میشود.

mandanaamiri@uma.ac.ir

^{*}**.نویسنده مسئوول:** دانشیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی

بنابراین، شکافت آب به اکسیژن و هیدروژن در شرایط ملایمتر و اضافه ولتاژ کمتر، نیازمند توسعه کاتالیزورهای مولکولی نیرومند و کم هزینه است[۴]. در همین راستا، طیف گستردهای از کاتالیزورها بر پایه ترکیبات وانادیوم [۵] و کبالت [۶, ۷]، روتنیم [۸, ٩]، ایریدیم [۱۰]، نیکل [۱۱, ۱۲] و ترکیبات آهن [۱۳] ساخته شده است. یکی از روشهای شکافت به وسیله فتوکاتالیزور میباشد که در مطالعه توسط گروه شریفنیا برای انجام شکافت آب از ترکیبات پروسکایت BFO که فتوکاتالیزور از نوع p میباشد، اتصال ناهمگون با دو فتوکاتالیزور از نوع n فعالیت بسیار خوبی در فرآیند شکافت آب از خود نشان داد [۱۴]. در بین این ترکیبات، کاتالیزورهای مبتنی بر نیکل به عنوان آند به دلیل مزایای استفاده از آنها، در الکترولیزهای قلیایی در مقیاسهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند [۱]. در نتیجه، کاتالیزورهای بر پایه نیکل در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند. یک مطالعه انجام شده توسط گروه لی نشان میدهد فیلم معمولی نیکل اکسید دارای خاصیت کاتالیزوری برجسته و همچنین مقاومت فوق العاده خوبي در برابر خوردگي است. آنها به صورت الكتروشيميايي كمپلكسهاي = Cl2 (en = [Ni (en) 3] etanediamine) ابر روى بستر اكسيد قلع دوپ شده با فلوئور (FTO) در الكتروليت محلول بافر فسفات قرار دادند. در طي اکسایش آب، دانسیته جریان (۸/۵ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع) به مدت ۱۰ ساعت پایدار بود که از پتانسیل ثابت ۱/۳ ولت استفاده شده است [۱۵]. نوع پیش ماده الکترود بر فعالیت فیلمهای اکسید نیکل تأثیر می گذارد. از این نظر، گروه سینگ از کمپلکسهای مختلف نیکل- آمین به عنوان پیش ماده برای ساخت فیلم استفاده کرده است. این گروه لایههای نازک اکسید [Ni(en) 3] Cl 2 (en = 1,2- diaminoethane), [Ni (OH 2) 6](NO 3) 2 نيكل را از كميلكس نيكل ايجاد كردند. 2 و 2 (NO 3) [Ni (OH 2) 6] با فرآیند لایه نشانی الکتروشیمیایی روی الکترودهای کربن شیشهای (قطر ۳ میلیمتر) یا فیلمهای اکسید قلع دوپ شده با فلوئور (FTO) لایه نشانی شد و سپس فعالیت کاتالیزوری فیلمها در اکسایش آب مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج، فیلم NiO حاصل از (Ni(en) ₃] Cl₂ (en = 1,2- diaminoethane]، بهترین دانسیته جریان را نشان داده است. نتایج SEM اختلاف معنیداری در مورفولوژی فیلمهای مختلف نشان داد [۱۶]. علاوه بر این، در کار انجام شده توسط گروه یوشیدا با استفاده از نمک نیترات نیکل و اسیدهای آمینه مختلف از جمله گلیسین، آلانین و گلوتامین لایههای خوشه اكسيد نيكل را به روش لايه نشاني الكتروشيميايي بر روى اكسيد قلع اينديم (ITO) تشكيل شده است را با ساير پيش مادههایی مانند اتیل آمین ، استیل گلیسین و اسیداستیک مقایسه انجام شده است. طبق نتایج بدست آمده، خوشههای تهیه شده از اسیدهای آمینه به دلیل افزایش سطح تماس با محلول بهترین نتایج را نشان دادهاند [۱۷]. علاوه بر استفاده انواع پیشمادهها، پیش تیمار گرمایی اثرات قابل توجهی در فعالیت کاتالیزوری فیلمهای اکسید نیکل دارند، که این اثر یک افزایش چشم گیر در فعالیت کاتالیزوری فیلمهای لایه نشانی شده پس از عملیات حرارتی مشاهده شده است [۱۹,۱۸].

در این تحقیق از نمکهای مختلف نیکل برای لایه نشانی الکتروشیمیایی فیلمهای نازک Ni(OH)2 در سطح اکسید قلع ایندیم (ITO) استفاده شد. فیلم ایجاد شده توسط SEM ، XRD ، XPS مشخصهیابی شد. اثر pH و نوع الکترولیت، زمان رسوب و پتانسیل کاربردی فیلم نازک Ni(OH)2 بر روی بازده اکسایش الکتروشیمیایی آب با موفقیت به کار رفته است.

۲-بخش تجربی

۲-۱- دستگاههای مورد استفاده

گالوانواستات / پتانسیواستات H-Autolab3 و یک الکترود مرجع کالومل (SCE) اشباع شده با ITO (2 Ω در یک سیستم سه الکترود کار، یک سیم Pt به عنوان الکترود کمکی و یک الکترود مرجع کالومل (SCE) اشباع شده با KCl در یک سیستم سه الکترود معمولی مورد استفاده قرار گرفت. الکترودهای ITO در ابعاد (² cm²) به منظور شستشو در محلول استون و آب به مدت ۳۰ دقیقه تحت اولتراسونیک قرار گرفته و به دنبال آن در دمای اتاق خشک شدهاند. ولتاموگرامهای چرخهای با سرعت روبش پتانسیل ۱۰۰ میلیولت بر ثانیه ثبت شده است. الکترولیز با پتانسیل کنترل شده (CPE) درون یک سل دو محفظه با اتصال شیشهای انجام شده است. ITO به عنوان الکترود کار و SCE به عنوان الکترود مرجع در یک طرف از محفظه سل با ۴۰ میلیلیتر الکترولیت حاوی نمک نیکل غوطهور شدهاند و الکترود کمکی با ۲۰ میلیلیتر الکترولیت در یک طرف از محفظه سل با ۴۰ میلیلیتر هر آزمایش، الکترولیت توسط دمیدن گاز نیتروژن با درصد خلوص بالا تحت همزدن مکانیکی اکسیژن(دایی شد. غلظت اکسیژن محلول در الکترولیت در طول الکترولیز با اکسیژنمتر (Lutron DO-5510) اندازه گیری شد. مقدار تئوری اکسیژن تولید شده

(1) توسط سیستم الکترولیز با استفاده از قانون فارادی محاسبه می شود و بازده فارادایی (FE) با استفاده از معادله: Faradaic efficiency (FE) = $n_{meas.O2}/n_{calcd.O2} \times 100$ %. (1)

محلولهای بافر به عنوان الکترولیت پشتیبان با استفاده از pH متر (Metrohm) تهیه شد. پراش سنج اشعه ایکس Xpert با تابش Co Kα با طول موج (λ= 0.15406 nm) برای به دست آوردن الگوهای پراش اشعه X (XRD) با سرعت روبش پتانسیل از Co Kα با طول موج (λ= 0.15406 nm) برای به دست آوردن الگوهای پراش اشعه X (XRD) با سرعت روبش پتانسیل از SEM) با تابه درجه، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) که با استفاده میکروسکوپ EsB رابش پتانسیل از JULTRA 55 (زایس ، فرانسه) مجهز به یک انتشار دهنده میدان حرارتی و سه آشکارساز فرانساز EsB الکترونی درتکترونی در الکترونی و سه آشکارساز EsB با فرانساز Jutra 55 با استفاده میکروسکوپ الکترونی و سه آشکارساز مختلف (

۲-۲- مواد شیمیایی

CH₃COOK ،K₂HPO4، Ni(SO₄)₂ ،NiCl₂ ،Ni(SO₄)₂ ،KOH ،H₃BO₃ ،CH₃COOK ،K₂HPO4 تهيه شده از شركت مرك آلمان و از نظر درجه خلوص گريد مخصوص آناليز بودند. برای تهيه کليه محلولها از آب دوبار تقطير استفاده شده است.

Ni(OH)2 - ۲-۲ لایه نشانی الکتروشیمیایی فیلم نازک

فیلم نازک هیدروکسید نیکل بر روی الکترود ITO به روش الکتروشیمیایی، لایه نشانی شد. قبل از لایه نشانی الکتروشیمیایی، باید الکترود ITO در محلول استون و آب کاملاً شستشو شود، به این منظور تحت امواج اولتراسونیک به مدت ۳۰ دقیقه برای پاک کردن آلودگیها از سطح قرار گرفت. لایه نشانی الکتروشیمیایی با استفاده از Autolab3 ، مترواهم فرانسه در یک سیستم سه الکترود با استفاده از یک اکسید قلع ایندیم ITO (مقاومت سطحی = Ω 15) به عنوان الکترود کار با مساحت سطح یک سانتیمتر مربع، یک سیم Pt به عنوان الکترود کمکی و الکترود کالومل (SCE) اشباع شده با KCl به عنوان الکترود مرجع و یک محلول آبی حاوی ۵/۰ میلیمولار نمک نیکل، درون الکترولیت کربنات پتاسیم ۲/۰ میلیمولار ۱۰/۰ به عنوان الکترولیت. انجام آزمایش اکسایش آب توسط روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت (GPE) در پتانسیل ۱۱ ولت در مقابل (SCE)به مدت ۱ ساعت انجام شد. پس از اتمام لایه نشانی الکتروشیمیایی، الکترود OTI که با ترکیب تیره پوشانده و سپس

۳-بحث و نتیجه گیری

۱-۳-مشخصهیابی فیلمهای هیدروکسید نیکل

مورفولوژی سطح فیلم نازک هیدروکسید نیکل توسط روش SEM (شکل A ۱) مورد بررسی قرار گرفت. فیلم نازک 2(Ni(OH) توسط روش لایه نشانی الکتروشیمیایی در محلول کربنات پتاسیم ۱۰/۰ pH حاوی ۵/۰ میلیمولار از نمک 2 NiCl بر روی الکترود TTO تحت الکترولیز در پتانسیل ثابت ۱۱/۱ ولت در مقابل PH به مدت ۱ ساعت انجام شد. پس از این، یک لایه کاتالیزور ضخیم بر روی الکترود TTO با مورفولوژی سطح دانه و تودههای میکرومتر آنها مشاهده شد (شکل A ۱). به منظور ارزیابی فاز کریستالی و ترکیب شیمیایی فیلم نابت ۱۱/۱ ولت در مقابل SCE به مدت ۱ ساعت انجام شد. پس از این، یک لایه کاتالیزور ضخیم بر روی الکترود TTO با مورفولوژی سطح دانه و تودههای میکرومتر آنها مشاهده شد (شکل A ۱). به منظور ارزیابی فاز کریستالی و ترکیب شیمیایی فیلم لایه نشانی شده، پراش پرتوی ایکس (XRD) و همچنین طیف سنجی فوتوالکترون پرتوی ایکس (XRD) و همچنین طیف سنجی فوتوالکترون پرتوی ایکس (XRD) و همچنین طیف سنجی فوتوالکترون ارزیابی فاز کریستالی و ترکیب شیمیایی فیلم لایه نشانی شده، پراش پرتوی ایکس (XRD) و همچنین طیف سنجی فوتوالکترون پرتوی ایکس (XRD) و مرکی ای ۷/۱۸ پرتوی ایکس (XRD) و میک ۱۹۵۹ با پیک پیرو ۲۰۹۸ الکترونولت به ترتیب به ۲/۱۵ ایکترونولت و پیک ۱۹۵۹ با پیک پیرو ۲۰۹۸ الکترونولت به ترتیب به ۲/۱۵ ایکترونولت و پرتوی ای ۱۹۷۸ را نشان می دهد [۲۰]. میشوند و تفکیک اسپین – انرژی ۱۹۷۶ الکترونولت فاز 2 Ni) ثابت شده است که پیکهای پراش در حدود زاویههای ۲/۱۰، الگوی XRD از فیلم لایه نشانی شده الکتروشیمیایی (شکل ۲ م) ثابت شده است که پیکهای پراش در حدود زاویه های ۲/۱۰

میدهند [۲۱, ۲۲]. به نظر میرسد مقدار کمی از β-Ni(OH) و NiO نیز وجود داشته باشد.



شکل ۱- (A). تصویر SEM از فیلم کاتالیزوری بر پایه نیکل بر روی یک بستر ITO اصلاح شده با فیلم نازک کاتالیزوری هیدروکسید نیکل به روش لایه نشانی الکتروشیمیایی که به وسیله الکترولیز در پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت به مدت ۱ ساعت (بزرگنمایی کوچک). (B). طیف XPS از Ni2p و(C). الگوی XRD برای فیلم نازک Ni(OH)2

۲-۳-اکسایش آب

با توجه به بررسی فعالیت الکتروکاتالیزوری الکترودهای ITO / Ni(OH) تشکیل شده، اکسایش آب در الکترولیت پتاسیم بورات ۰/۱۰ H در پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت انجام شد، الکترود اصلاح نشده فعالیت کاتالیزوری GER قابل توجه را نشان نمی دهد، در حالی که ولتامتری روبش خطی با استفاده از الکترود ITO / Ni(OH) ثبت شده، رفتار کاتالیزوری بسیار خوبی (شکل ۸ ۲)، با اضافه پتانسیل ۰۶ میلیولت برای دانسیته جریان ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۵۴۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۵۴۰ میلیولت برای دانسیته (شکل ۸ ۲)، با اضافه پتانسیل ۰۶ میلیولت برای دانسیته جریان ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۵۴۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۵۴۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰۰ میلیولت برای دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰ میلیولت برای SCE بریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰ میلی تولید اکسیژن، یک پیک ردوکس متفاوت مربوط به اکسایش نیکل از ۲۰۰ به Ni³ به طور واضح بین ۱ تا ۱۲/۱ ولت مشاهده شد، که این نتیجه توسط مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است (۱۳ , ۲۳]. سینتیک واکنش OER با آنالیز نمودار تافل (شکل B ۲)، که برای ترسیم نمودار از لگاریتم دانسیته جریان به عنوان تابعی از اضافه پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفت. شیب نمودار تافل ۵۳ میلیولت ترسیم نمودار از لگاریتم دانسیته جریان به عنوان تابعی از اضافه پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفت. شیب نمودار تافل ۵۳ میلیولت ترسیم نمودار از لگاریتم دانسیته جریان به عنوان تابعی از اضافه پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفت. شیب نمودار تافل ۵۳ میلیولت ترسیم نمودار از لگاریتم دانسیته جریان به عنوان آبند برای اکسی از مین ایک از کار که و را که مرحله تعیین کننده سرعت یک فرآیند انتقال تک الکترون است. کرونوآمپرومتری برای بررسی پایداری دالترود یا ۲۰۱ (Ni (OH) به عنوان آند برای اکسیش آب انتقال شد. با استفاده از امان پتانی از ایک (Ni (OH) با کار از کار ای ای را می کاریو از کاریو ای ای مرحلی ای از کاریول کارو ای این

، دانسیته جریان ثابت ۴/۶ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع در الکترولیت پتاسیم بورات ۰٫۰۰ pH، طی مدت ۵ ساعت (شکل ۲ ۲) حاصل شد. بازده فارادیک فیلم کاتالیزوری توسط یک سنسور اکسیژن متر اندازه گیری شد و نتایج در(شکل ۲ ۲) نشان داده شده است. علاوه براین، برای محاسبه مقدار تئوری اکسیژن تولید شده با داشتن مقدار جریان و نیز فرض اینکه جریان ناشی از اکسایش آب متعلق به ۴ الکترون برای تولید اکسیژن باشد، عملکرد نظری اکسیژن محاسبه می شود. با توجه به نتیجه، مقدار اکسیژن تولیدی اندازه گیری شده عملی با مقدار تئوری بسیار مطابقت دارد، که مربوط به یک بازده فارادی در حدود ٪ ۹۲ ≈



شکل ۲- (A) منحنی پلاریزاسیون الکترود (Ni(OH) / NTO در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰/۰ H با سرعت اسکن ۰/۱ ولت بر ثانیه. (B) منحنی تافل الکترود (Ni(OH) / NIOH بدست آمده از منحنی پلاریزاسیون. (C) اکسایش آب برای مدت زمان طولانی با استفاده الکترود تازه تهیه شده ITO / Ni(OH) (خط آبی) و یک الکترود ITO بدون پوشش کاتالیزور (خط نارنجی) با روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت بر روی الکترودهای موجود در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰۰ H به مدت ۵ ساعت. (د) مقدار تئوری (خط صورتی) و مقدار تجربی تولید اکسیژن (نقاط بنفش) با استفاده از روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت بر روی الکترودهای ITO/Ni(OH) در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰/۰ H

تأثیر پارامترهای مختلفی بر روی لایه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید نیکل مورد بررسی قرار گرفت، زیرا آنها میتوانند فعالیت الکتروکاتالیزوری فیلم رسوب شده در سیستم اکسایش آب را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور نشان دادن فعالیت کاتالیزوری فیلمهای Ni(OH) با پیش مادههای مختلف، فیلمهای تهیه شده ازنمکهای NiCl2 (0/۵ mM) ایا NiSO4 (0/۵ mM) و یا 2 (NO3) Ni (NO3) در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۲ و ۱۰/۲ H بدون منبع نیکل (II) کرونوآمپرومتری برای مدت زمان ۱ ساعت با ثابت کردن پتانسیل در ۱/۱ ولت در مقابل SCE، برای این فیلمها ثبت گردید (شکل A T). همانطور که نشان داده شده است، فیلم Ni(OH)2 –NiCl 2 با پایداری خوب در دانسیته جریان ۴/۶ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع بهترین مقاومت را نشان داد در حالی که فیلم Ni(OH)2 حاصل از Ni(NO₃)2 فقط ۳ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع تولید می کند. علاوه بر این، یک جریان ناپایدار برای فیلم Ni(OH)2 تشکیل شده از NiSO4 بدست آمد. بالاترین چگالی جریان اندازه گیری شده برای فیلم Ni(OH)2 حاصل از NiCl2 مشاهده شد، که نشانگر ارزش بالای استفاده ازنمک NiCl2 به عنوان پیشماده برای تهیه فیلم Ni(OH)2 با بهترین اثر کاتالیزوری است. علاوه براین، ثابت شده است که فعالیت کاتالیزوری فیلمهای Ni(OH)2 به یون کمکی مورد استفاده در الکترولیت بستگی دارد [۲۴]. بنابراین، بررسی کاتالیزور در الکترولیتهای پشتیبان مختلف از جمله استات، بورات، كربنات و فسفات با ولتامتري روبش خطى انجام شده است (شكل B ۳). بافر پتاسيم بورات منجر به افزايش دانسیته جریان OER شد. پتاسیم بورات یک لیگاند دهنده اکسیژن سخت است که برای تبدیل نیکل (II) به نیکل (III) و نیز کمک به OER مناسب است. علاوه بر این، قدرت بافری الکترولیت که در اثر آن باعث تشکیل فاز فعال کاتالیزوری هیدروکسید نیکل میشود، که قبل از این توسط دیگران بررسی شده بود [۱۶, ۲۵]. همچنین زمان لایه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید نیکل نیز تاثیر قابل توجهی بر فعالیت کاتالیزوری فیلم نشان داد (شکل ۳ C). همانطور که نشان داده شده، بالاترین دانسیته جریان برای فیلم Ni(OH)2 تهیه شده در مدت زمان ۶۰ دقیقه به دست آمد. زمان لایه نشانی الکتروشیمیایی اثر برجستهای بر مورفولوژی و نیز ضخامت سطح فیلمهای رسوب شده داشته است، که تاثیر بر ویژگیهای الکتروشیمیایی کاتالیزور دارد، همانطور که با مطالعات مختلف ثابت شده است [۲۶]. بنابراین ۶۰ دقیقه زمان لایه نشانی الکتروشیمیایی باعث مورفولوژی مناسب، بهترین ضخامت سطح و پاسخ الکتروشیمیایی شد. از أنجا که، pH الکترولیت، فعالیت کاتالیزوری الکتروکاتالیزور مبتنی بر نيكل را نسبت به OER [۲۶] تحت تأثير قرار ميدهد، بنابراين اثر آن بر فعاليت الكتروشيميايي فيلم Ni (OH) بررسي شده است (شکل D). ثابت شد که فیلم هیدروکسید نیکل به افزایش مقدار pH وابسته است و علاوه بر این، جریان قابل قبولی در pH ۱۰/۰ حاصل شد. در نتیجه، ثابت میکند که تشکیل گونههای اکسیژن فعال یک عامل مهم در سیستم اکسایش آب است که فقط در الکترولیت قلیایی قوی رخ میدهد و از این طریق رابطه روشن و قطعی بین کاتالیزور و الکترولیت نشان داده می شود که در مطالعات دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است [۲۶]. علاوه بر این، اثر pH لایه نشانی برای تهیه فیلمهای Ni (OH)2، مورد بررسی قرار گرفت. فیلمهای تهیه شده در ۱۲/۰ و ۱۱/۰ pH بسیار ناپایدار بودند.

لایه رسوب شده در PH ۱۰/۰ پایداری قابل قبولی را نشان میداد، بنابراین PH ۱۰/۰ به عنوان pH بهینه لایه نشانی الکتروشیمیایی تعیین شد. مقادیر شامل شیب تافل، اضافه ولتاژ و PH با سایر کاتالیزورهای بر پایه نیکل و نیز مبتنی بر فلزات نجیب برای سیستم OER مقایسه شده است (جدول ۱). مطابق جدول ۱، شیب تافل کاتالیزور برپایه نیکل در این مطالعه با سایر کاتالیزورهای OER ذکر شده در جدول ۱، قابل مقایسه یا کوچکتر است. علاوه براین، اضافه پتانسیل ۶۰ میلیولت در دانسیته جریان ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۵۴۰ میلیولت در دانسیته جریان ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع در ۱۰/۰



شکل ۳– (A) تأثیر نمک ⁺² Ni (۵/۰ میلیمولار) در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰/۰ H بر روی الکترودهای ITO با اعمال پتانسیل ۱/۱ ولت. (B) تأثیر الکترولیت پشتیبان با بافرهای مختلف (PH ۱۰/۰ ،/۰۲ M) بر روی الکترودهای Ni(OH) / Ni با سرعت اسکن ۱/۰ ولت در ثانیه بود. (C) تأثیر زمان لایه نشانی الکتروشیمیایی برای تهیه Ni(OH) در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰/۰ بر روی الکترودهای ITO با استفاده از روش کرونوآمپرومتری با پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت. (D) اثر PH بر روی الکترولیز اکسایش آب در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰/۰ و ۱۰/۰ و PH بر روی الکترودهای ITO با سرعت روبش پتانسیل ۱/۰ ولت. (D) بر این PH بر روی الکترولیز اکسایش آب در الکترولیت پتاسیم بورات M ۲/۰ و ۱۰/۰ PH

pH بود، که از سایر کاتالیزورهای ذکر شده بهتر است.

0ER مشخصه یابی فیلم Ni(OH)2 پس از واکنش OER

مورفولوژی سطح 2(OH) Ni (OH) پس از OER توسط SEM مورد بررسی قرار گرفت که در (شکل A ۴) نشان داده شده است، دیده میشود که سطح فیلم کاتالیزوری تقریباً تغییر شکل نمیدهد و نشانگر این واقعیت است که پس از ۵ ساعت فرآیند OER، این فیلم هنوز هم دارای سایتهای فعال قابل قبولی است. علاوه بر این، XPS به دلیل اثبات بیشتر فعالیت بالای فیلم کاتالیزوری مورد استفاده قرار گرفت. طیف سطح هسته XPS با وضوح بالا از Ni2p از سطح الکترود (Mi(OH) بس ITO / Ni(OH) در (شکل B ۴) دیده میشود. همانطور که نشان داده شده است، XPS تقریباً همان نتایج XPS قبل از واکنش OER نشان میدهد، که اثبات فعالیت زیاد فیلمهای لایه نشانی الکتروشیمیایی شده حتی پس از واکنش OER است.



شکل ۴- مشخصهیابی سطح Ni(OH)2 / Ni(OH) پس از OER به مدت ۵ ساعت در پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت. (A) عکس و تصویر SEM (بزرگنمایی بزرگ). (XPS (B) با وضوح بالا از Ni2P از فیلم Ni(OH)2.

جدول۱. اضافه ولتاژ (نسبت به NHE) واکنش OER برای کاتالیزورهای مختلف هتروژن برپایه نیکل					
مرجع	pH□ mV □at 1 mAcm ⁻ ²),□ mV (at 10 mAcm ⁻²)	شیب تافل (mV)	الكترود	الكتروكاتاليزور	
[27]),(-)475),(9/7(۵۹	ITO	NiO	
[12])٣٠۵),(-),(١٣/۴(۴.	FTO	NiO	
]77[)٣٣١),(-),(١٣(47	GC	α-Ni(OH) ₂	
[15]),(-)۳۷۵), (۱۱(49	FTO	NiO	
[29])٢٨٠(-),(-),(۵۵	nickel foam	oxide-nickel Ni nanoarray	
[19])٣١٠(-),(-),(۵۴	nickel foam	NiO	
[30]),(-)&۶(-), (۷٣	nickel foam	Ni/NiO	
[31])٣٣٠(-), (-),(47	GC	NiO _x	
]77[)٣١۵),(-),(١٣/۶(٩۵	nickel foam	NiS _x P _y	
[33])~~.(-),(-),(٨٣/٩	Cu foil	O2_Ni-Ni(OH)2	

[13])797),(-),(17/87(٣٧	Au/QCM crystals	Fe _{0.1} Ni _{0.9} O
[34]),(-)٣٩۵),(١٣(۶۵		NiO
کار حاضر)54.)(6.)(1.(۵۳	ITO	(Ni(OH) ₂)

۴-نتیجه گیری

در این تحقیق، روشی آسان، ساده و کارآمد برای اکسایش آب با استفاده از فیلمهای لایه نشانی الکتروشیمیایی هیدروکسید نیکل معرفی شد. این فیلم کاتالیزوری در الکترولیت پشتیبان بورات با جریان شروع به ترتیب در حدود ۱ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و ۱۰ میلی آمپر بر سانتیمترمربع در ۱۰/۰ pH به ترتیب دارای اضافه پتانسیل ۶۰ میلیولت و ۵۴۰ میلیولت است. عملکرد کاتالیزوری مواد توسط الکترولیز طولانی مدت در پتانسیل ثابت ۱/۱ ولت در مقابل الکترود کالومل اشباع (SCE) با چگالی جریان پایدار ۴/۵ میلی آمپر بر سانتیمتر مربع برای ۱۰/۰ pH (حداقل برای ۵ ساعت) و راندمان فارادیک تقریبا ۹۷٪ به دست آمده است. در این تحقیق، نشان داده شد که منبع نمک نیکل و آنیون الکترولیت هر دو بر راندمان اکسایش آب تأثیر میگذارد، که به نظر میرسد این اثر در اثر تغییر در مورفولوژی و تبلور فیلمهای 2(OH) میباشد.

۵- تقدیرو تشکر

با تشکر از حمایت این اثر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. با تشکر از پروفسور سابین زونریتز از دانشگاه لیل فرانسه برای انجام و تفسیر طیف های XPS.

6- مراجع

[1] B.J. Trześniewski, O. Diaz-Morales, D.A. Vermaas, A. Longo, W. Bras, M.T. Koper, W.A. Smith, *Journal of the American Chemical Society*, **137** (2015) 15112.

[2] N. Atar, T. Eren, M.L. Yola, H. Karimi-Maleh, B. Demirdögen, RSC Advances, 5 (2015) 26402.

[3] M.E. Lyons, R.L. Doyle, M.P. Browne, I.J. Godwin, A.A. Rovetta, *Current Opinion in Electrochemistry*, **1** (2017) 40.

[4] P.D. Tran, M.Nguyen, S.S. Pramana, A. Bhattacharjee, S.Y. Chiam, J. Fize, M.J. Field, V. Artero, L.H. Wong, J. Loo, *Energy & Environmental Science*, 5 (2012) 8912.

[5] K. Fan, H. Chen, Y. Ji, H. Huang, P.M. Claesson, Q. Daniel, B. Philippe, H. Rensmo, F. Li, Y. Luo, *Nature communications*, **7** (2016) 1.

[6] J. Wang, W. Cui, Q. Liu, Z. Xing, A.M. Asiri, X. Sun, Advanced materials, 28 (2016) 215.

[7] Y.R. Zheng, M.R. Gao, Q. Gao, H.H. Li, J. Xu, Z.Y. Wu, S.H. Yu, Small, 11 (2015) 182.

[8] T. Wada, K. Tsuge, K. Tanaka, Angewandte Chemie International Edition, 39 (2000) 1479.

[9] S. Lin, Y. Pineda-Galvan, W.A. Maza, C.C. Epley, J. Zhu, M.C. Kessinger, Y. Pushkar, A.J. Morris, *ChemSusChem*, **10** (2017) 514.

[10] K.S. Joya, N.K. Subbaiyan, F. D'Souza, H.J. de Groot, *Angewandte Chemie International Edition*, 51 (2012) 9601.

[11] K. Xu, P. Chen, X. Li, Y. Tong, H. Ding, X. Wu, W. Chu, Z. Peng, C. Wu, Y. Xie, Journal of the *American Chemical Society*, **137** (2015) 4119.

[12] K. Fominykh, J.M. Feckl, J. Sicklinger, M. Döblinger, S. Böcklein, J. Ziegler, L. Peter, J. Rathousky, E.W. Scheidt, T. Bein, *Advanced Functional Materials*, 24 (2014) 3123.

[13] K. Fominykh, P. Chernev, I. Zaharieva, J. Sicklinger, G. Stefanic, M. Döblinger, A. Müller, A. Pokharel, S. Böcklein, C. Scheu, ACS nano, 9 (2015) 5180.

- [14] S. Hadith, Sh. Nia. Shahram, J. Of Applied Chemistry, 29 (1398) 140, in Persian.
- [15] F. Li, H. Li, Y. Zhu, J. Du, Y. Wang, L. Sun, Chinese Journal of Catalysis, 38 (2017) 1812.

[16] A. Singh, S.L. Chang, R.K. Hocking, U. Bach, L. Spiccia, *Energy & Environmental Science*, **6** (2013) 579.

[17] M. Yoshida, S. Onishi, Y. Mitsutomi, F. Yamamoto, M. Nagasaka, H. Yuzawa, N. Kosugi, H. Kondoh, *The Journal of Physical Chemistry C*, **121** (2017) 255.

[18] F. Basharat, U. Rana, M. Shahid, M. Serwar, RSC Advances, 5 (2015) 86713.

[19] P. Babar, A. Lokhande, M. Gang, B. Pawar, S. Pawar, J.H. Kim, *Journal of industrial and engineering chemistry*, **60** (2018) 493.

[20] C. Jiang, B. Zhao, J. Cheng, J. Li, H. Zhang ,Z. Tang, J. Yang, *Electrochimica Acta*, **173** (2015)399.

[21] J. Wu, J. Subramaniam, Y. Liu, D. Geng, X. Meng, *Journal of Alloys and Compounds*, 731 (2018)766.

[22] Y. Zhang, Y. Liu, Y. Guo, Y.X. Yeow, H. Duan, H. Li, H. Liu, *Materials Chemistry and Physics*, **151** (2015) 160.

[23] Z. Wu, Z. Wang, F. Geng, ACS applied materials & interfaces, 10 (2018) 8585.

[24] R.D. Smith, R.S. Sherbo, K.E. Dettelbach, C.P. Berlinguette, *Chemistry of Materials*, 28 (2016) 5635.

[25] D.K. Bediako, B. Lassalle-Kaiser, Y. Surendranath, J. Yano, V.K. Yachandra, D.G, *Journal of the American Chemical Society*, **134** (2012) 6801.

[26] A. Mahmood, F. Tezcan, G. Kardaş, International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 2368.

[27] M. Dincă, Y. Surendranath, D.G. Nocera, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **107** (2010) 10337.

[28] M. Gao, W. Sheng, Z. Zhuang, Q. Fang, S. Gu, J. Jiang, Y. Yan, *Journal of the American Chemical Society*, **136** (2014) 7077.

- [29] Z. Yue, W. Zhu, Y. Li, Z. Wei, N. Hu, Y. Suo, J. Wang, *Inorganic chemistry*, 57 (2018) 4693.
- [30] X. Han, Y. Yu, Y. Huang, D. Liu, B. Zhang, ACS Catalysis, 7 (2017) 6464.
- [31] L. Tong, W. Wu, K. Kuepper, A. Scheurer, K. Meyer, *ChemSusChem*, **11** (2018) 2752.

[32] H.Q. Fu, L. Zhang, C.W. Wang, L.R. Zheng, P.F. Liu, H.G. Yang, ACS Energy Letters, 3 (2018) 2021.

[33] M. Gao, C. Sun, H. Lei, J. Zeng, Q. Zhang, Nanoscale, 10 (2018) 17546.

[34] P.W. Menezes, A. Indra, O. Levy, K. Kailasam, V. Gutkin, J. Pfrommer, M. Driess, *Chemical Communications*, **51** (2015) 5005.